This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-109242

(43) Date of publication of application: 07.07.1982

(51)Int.CI.

H01J 37/20 B01D 39/10 B21C 37/00 C23F 1/00

(21) Application number: 55-186784

(71)Applicant:

SEIKO EPSON CORP

(22) Date of filing:

26.12.1980

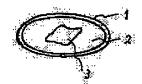
(72)Inventor:

HAYASHI KENJIRO

(54) POROUS THIN FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent any deterioration of the conductivity of a porous thin film by making a base metal, which is contained in an alloy consisting of a noble metal and the base metal, to be deposited, rolling the former alloy into a foil, and dissolving and removing the deposits existing in the former foil so as to make a porous thin film. CONSTITUTION: 80wt% Gold and 20wt% cobalt are molten in an atmosphere of argon so as to prepare an alloy. Thus prepared alloy is subjected to solution treatment at 1,000°C for 24hr, and is subjected to ageing tretament at 500°C for 8hr, thereby obtaining an ingot consisting of a mother gold phase, and cobalt deposited in the former gold phase. Thus obtained ingot, by taking advantage of the spreading property of gold. is rolled into a foil of around 1μ thickness. After that, the former foil is immersed in an acid so as to dissolve and remove the cobalt deposits existing in the foil, thereby a porous gold foil film being prepared. Thus prepared gold foil film is used for a supporting base used for the observatin of rhin films. By the means mentioned above, a supporting film with full conductivity can be obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

DERWENT-ACC-NO:

1982-68830E

DERWENT-WEEK:

198233

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Thin porous film used for holding samples in electron microscope - formed from alloy of noble and non-noble

metal e.g. gold and cobalt

PATENT-ASSIGNEE: SUWA SEIKOSHA KK[SUWA]

PRIORITY-DATA: 1980JP-0186784 (December 26, 1980)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

SE PAGES MAIN-IPC

JP 57109242 A July 7, 1982 N

N/A 002 N/A

INT-CL (IPC): B01D039/10, B21C037/00, C23F001/00, H01J037/20

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 57109242A

BASIC-ABSTRACT:

A thin film is formed of alloy of noble metal and non-noble metal. The non-noble metal is precipitated in the thin film and dissolved by chemical treatment to form thin porous film. The thin porous film is used as a sample holder for transmission electron microscope, and has high electric conductivity and a pore diameter of less than one micron.

In an example 80 wt.% Au and 20 wt.% Co were mixed and melted in an Ar atmos. to produce an ingot of a Au-Co alloy. The ingot was subjected to soln. heat treatment at 1000 deg.C for 24 hrs. and ageing at 500 deg.C for 8 hours. By this heat treatment, Co was precipitated in Au mother phase. The ingot was rolled into a foil of 1 micron thickness. The foil is immersed in an acid soln. to dissolve Co precipitates. A thin porous Au film was obtd. having a pore dia. of 1 micron.

TITLE-TERMS: THIN POROUS FILM HOLD SAMPLE ELECTRON MICROSCOPE FORMING ALLOY NOBLE NON NOBLE METAL GOLD COBALT

DERWENT-CLASS: J04 M21 P51 V05

CPI-CODES: J04-B01; M14-A; M21-A;

EPI-CODES: V05-F01;

(B) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57—109242

(5) Int. Cl.³ H 01 J 37/20 B 01 D 39/10 B 21 C 37/00 C 23 F 1/00 識別記号

庁内整理番号 7129—5 C 6939—4 D 6778—4 E 6793—4 K ❸公開 昭和57年(1982)7月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

69多孔質薄膜

②特 顯 昭55-186784

②出 願 昭55(1980)12月26日

加発 明 者 林賢次郎

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑩出 願 人 株式会社諏訪精工舎 東京都中央区銀座4丁目3番4

号

仰代 理 人 弁理士 最上務

明 細 鲁

1. 発明の名称 多 孔 質 **海 膜**

2. 特許請求の範囲

製金属と非真金属とからなる台金から、非真金属 を析めさせ、析出した非常金属を化学処理により 密解させて作成することを特徴とする多孔質海峡。

3. 発助の評趣な説明

この発明は数十8から数4の往をもつ小さな孔を多数有し、しかも非常に重導性の良い枠側を提供することにある。さらにこの発明による多孔質 無限は、透過型電子紫気銀による海膜観察用の薄膜は、透過型電子紫気銀による海膜観察用の薄

従来から送送型電子超微鏡における為願支持台に用いられているのは顔のメッシュ板である。 この銅メッシュ板の穴径は小さなものでも絞10μの大きさがあり、電子ビームにより海膜が破損しやすくなり、導電性の悪い両科の場合は食料に動

荷が残りやすく、チャージアップ現象を起とす原 因となつて、高倍率、高分解能の像觀象を困難に する

従つて、迷過型電子駅象銀用の試料支持台としては、できるだけ径の小さな孔が沢山あり、しか も導電性の使れた構造をもつことが要求される。

との発明による多孔質薄膜を支持台として利用 すれば穴径は1 μ以下となり、海難性もよいこと から削述したトラブルがなくなり、海膜の超高分 解能による像級察が可能となる。

製造方法の1例を述べる。

金80カーコパルト20カ(重量パーセント)をそれぞれ秤魚し、アルゴン等囲気中で落解し合金を作成する。 この合金を1000 でで24時間 野効処理を行なり。 この時、金母相の中でコパルト が析出する。 このように 魚処理により金とと パルトの 2 相に分離したインゴットを金の延度性 る。 して圧延を行ない 1 4 前後の厚みの箱を得る。 この箔を送当を駆に設たすと箱中の析出物である

コパルトが密出し、 1 μ 前後の孔が多数あいた金の彩膜を得ることができる。 実用的にはコパルト以外に鉄、ニッケル等の金属と金の組み合わせが可能である。 又、時効熱処理温度及び時間を変えることにより、析出物の大きさをコントロールすることが可能である。 さらには、 非貴金属の機能を変えても穴の数、 大きさを制領することができ、 溶解可能な機を範囲でこのような寝脚を作取することが可能である。

このようにして待られた多孔質の金の常膜は、 電導性をいつまでも失なわず、薄膜観察用の支持 台としては最適である。又、貴金属であるため、 一度使用されても、衝察試料のみを適当な化学薬 品で溶解させれば、再使用が可能であり、従つて 兼価な支持膜といえる。

4. 図面の簡単な説明

第1図に、この発明による多孔質薄膜の使用例を示す。 0.1 m 在の線材でリンク1を作り、スポット 密接により本発明による多孔気容膜2を固定

する。再生使用を目的にリング 1 も 金線を使用した。 設製すべき 解膜 試料 3 の多孔 質薄膜 2 の上に 載せて、 透過型 亀子 顕微鏡 ヘセット し、 像数製を 行なつた。

第2図には支持台の断面図を示す。電子ビーム 4に試料3及び支持限2の孔を通り扱けて結像する。

以上

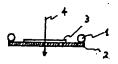
出职人 株式会社 諏 訪 精 工 舍

代理人 弁理士 敬 上





第1図



第 2 図